

## 平成28年度 第2回 フジコ・ミーティング資料

日 時： 平成28年 7月28日（木）

場 所： 三次元半導体研究センター 隣接

「社会システム実証センター」 3F セミナー室

ミーティング： 15:00～17:00

### 1) 講演

1. 「リンテック株式会社のご紹介 -半導体製造分野を中心に-」  
リンテック株式会社 研究所 デバイス材料研究室  
杉野 貴志 氏

### 2) 研究進捗報告

1. 「高周波伝送特性評価に関する三次元半導体研究センターの取り組み」  
韓 榮建
2. 「センターにおけるウエハー薄研削の取組み」  
佐々木 匠
3. 「ViaFirstTSV の Cu ビア アニール処理実験の報告」  
相島 博之